(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-127612 (P2000-127612A)

(43)公開日 平成12年5月9日(2000.5.9)

(51) Int.Cl. ⁷			
	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
B41M 5/	30	B41M 5/00	B 2H086
B32B 9/	04	B 3 2 B 9/04	
CO8L 23/	08	C 0 8 L 23/08	
71/		71/00	Z
// COSL 67/	02	67/02	
		審査請求 未請求 請求項の	数9 OL (全 10 頁)
(21)出願番号	特顯平10-304193	(71)出願人 000003506	
		第一工業製業株式	会社
(22)出顧日	平成10年10月26日(1998, 10.26)	京都府京都市下京	区西七条東久保町55番地
		(72)発明者 松尾 年晶	
		京都府京都市下京	区中堂寺壬生川町29-1
		(72)発明者 椿 隆幸	
		京都府京都市西京	区桂西滝川町42-4-C
		(74)代理人 100065868	
		弁理士 角田 嘉知	宏 (外3名)
		Fターム(参考) 2H086 BA04 BA15 BA19 BA31 BA35	
		BA36 BA	

(54) 【発明の名称】 インクジェット記録シート用樹脂組成物、インクジェット記録シート、インクジェット記録方法 及びインクジェット記録シートの製造方法

(57)【要約】

【課題】 インク吸収性と滲み抑制効果とを満足するインクジェット記録シート用樹脂組成物、インクジェット記録シート、インクジェット記録方法及びインクジェット記録シートの製造方法を提供すること。

【解決手段】 基材層と、この基材層に積層されたインク受理層とからインクジェット記録シートを構成する。このインク受理層は、下記化学式(1)で表される吸水性高分子化合物(1)を主成分とし、カチオン性高分子化合物(2)を含有する。吸水性高分子化合物(1)とカチオン性高分子化合物(2)との重量混合比を、50/50以上99/1以下とする。インク受理層に、カチオン性又はノニオン性の活性剤(3)を1重量%以上10重量%配合する。

【化11】

$$-\{A X^1A R^1 \rightarrow (I)$$

(上記式(1)中、A は~(CH₂CH₂O)— と~(CH₂ CHO)— とからなり、その付加形態が

(ただし、m,n,pは1以上の整数である。また、繰り返し数 m, n,p より計算される重量比は44 (m+p)/(炭素数4以上のアルキレンオキシドの分子量) n=94/6~80/20 に数定され、また、各繰り返し単位 m, p より計算される重量割合において、p/(m+p)が50重量を以上となるよう設定される。Y は炭素数2以上の炭化水素基である。)。そして、X¹ は活性水素基を2個有する有機化合物の残差、R¹ はジカルボン酸類化合物残基である。)

【特許請求の範囲】

* (2) を含有するインクジェット記録シート用樹脂組成

【化1】

【請求項1】 下記化学式(I)で表される吸水性高分 子化合物(1)を主成分とし、カチオン性高分子化合物*

1

-- (A X A R) }--

(I)

(上記式(1)中、A は-{CH₂CH₂O}-- と -{CH₂CHO}-とからなり、 その付加形態が

(ただし、m,n,p は 1 以上の整数である。また、繰り返し数 m, n,p より計算される重量比は 44 (m+p) / (炭素数 4 以上のアル キレンオキシドの分子量)n=94/6~80/20 に設定され、また 、各繰り返し単位 m, pより計算される重量割合において、p/ (m+p)が50 重量%以上となるよう設定される。Y は炭素数2以上の 炭化水素基である。)。そして、X¹ は活性水素基を2個有する有機 化合物の残基、R¹ はジカルボン酸類化合物残基である。〕

下記化学式(II)で表されるエチレン構造単位65モル %以上99モル%以下、下記化学式 (III) で表される アクリレート構造単位15モル%以下及び下記化学式 (IV) で表されるアクリルアミド構造単位1モル%以上※ 【化2】

【請求項2】 上記カチオン性高分子化合物(2)が、 ※35モル%以下からなる、線状に不規則に配列した重量 平均分子量が1000以上50000以下のカチオン性 高分子化合物である請求項1に記載のインクジェット記 録シート用樹脂組成物。

$$--(CH_2-CH_2)--$$

【化3】

(式中、R2 は炭素数1~4のアルキル基を示す。)

【化4】

$$\begin{array}{ccc} --(CH_2-CH) & R^4 & (IV) \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & &$$

(式中、 R^3 は炭素数 2~8 のアルキレン基、 R^4 及び R^5 はそれぞれ 炭素数 1~4 のアルキル基、R⁶ は炭素数 1~12 のアルキル基、炭素 数 1~12 のアリールアルキル基又は炭素数 1~12 の脂環アルキル基、 X^{Θ} はハロゲンイオン、 CH_3OSO_3 又は $C_2H_5OSO_3$ を示す。)

【請求項3】 上記カチオン性高分子化合物(2)が、 %以上99モル%以下、上記化学式(III)で表される 上記化学式(II)で表されるエチレン構造単位65モル 50 アクリレート構造単位15モル%以下及び下記化学式

(V) で表されるアクリルアミド構造単位1モル%以上 35モル%以下からなる、線状に不規則に配列した重量 平均分子量が1000以上50000以下のカチオン性* * 髙分子化合物である請求項1に記載のインクジェット記 録シート用樹脂組成物。

【化5】

$$\begin{array}{c|c} -(CH_2-CH) & R^4 \\ \hline CONH-R^3-NH & X^9 \\ \hline R^5 \end{array}$$
 (V)

(式中、R³ は炭森数 2~8のアルキレン基、R⁴ 及び R⁵ はそれぞれ 炭素数 1~4 のアルキル基、X^e はハロゲンイオン、CH₃OSO₃ ⁻ 又は C₂H_EOSO₃ を示す。)

【請求項4】 上記吸水性高分子化合物(1)とカチオ ン性高分子化合物 (2) との重量混合比が、50/50 以上99/1以下である請求項1から3のいずれかに記 載のインクジェット記録シート用樹脂組成物。

【請求項5】 カチオン性又はノニオン性の活性剤 (3) をさらに含む請求項1から4のいずれかに記載の インクジェット記録シート用樹脂組成物。

【請求項6】 上記カチオン性又はノニオン性の活性剤 (3) の配合量が1重量%以上10重量%以下である請 求項5に記載のインクジェット記録シート用樹脂組成 物。

【請求項7】 基材層と、この基材層に積層されたイン ク受理層とを備えたインクジェット記録シートであっ

このインク受理層が、請求項1から6のいずれかに記載 の樹脂組成物からなることを特徴とするインクジェット 記録シート。

【請求項8】 請求項7に記載のインクジェット記録シ ートを用い、水性カラーインクの小滴を吐出してインク 受理層に付着させる工程を含むインクジェット記録方

【請求項9】基材層を構成する樹脂組成物をシート状に 押し出すとともに、請求項1から6のいずれかに記載の インクジェット記録シート用樹脂組成物をシート状に押 し出して、両者を積層する工程を含むインクジェット記 録シートの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はインクジェット記録 シート用樹脂組成物、インクジェット記録シート、イン クジェット記録方法及びインクジェット記録シートの製 造方法に関するものであり、特に水性インクを用いたイ ンクジェット記録に好適なインクジェット記録シート用 樹脂組成物、インクジェット記録シート、インクジェッ ト記録方法及びインクジェット記録シートの製造方法に 関するものである。

[0002]

【従来の技術】インクジェット記録は、騒音がなく、高 速印字が可能であり、複数個のノズルを使用することに より多色印刷を行うことができ、しかも低コストである ことから、カラーコピー、コンピューター等の画像情報 出力装置として急速に普及しつつある。このインクジェ ット記録用の媒体には、(1) インクの吸収速度が速 20 いこと、(2) インクの乾燥が早いこと、(3) イ ンク吸収時にドットが広がったりドットの周縁部がぼや けたりしないこと、(4) 印刷ムラが発生しにくいこ と、(5) 異色間の印刷界面が鮮明であること、

(6) 印刷後に長期間保存されても品質が安定である こと、特に高湿度下でも滲み等の画像の変質が発生しに くいこと等の特性が要求される。

【0003】従来より、インクジェット記録シートは、 水不溶性のフィルムを支持体としてインク吸収層に主と して親水性ポリマーを積層したものが用いられている。 30 これらの親水性ポリマーとしては、ポリビニルアルコー ル、ポリビニルアルコール変性体、ポリビニルピロリド ン、ゼラチン等の水溶性ポリマーが挙げられる。さら に、上記親水性ポリマーと吸水性樹脂との組み合わせを 用いたものや、シリカ、アルミナ等の多孔質無機粉末を 併用したインクジェット記録シートも提案されている。 しかし、これらのインクジェット記録シートを用いて記 録した場合、インク吸収層に積層された水溶性樹脂が保 存時に水分を吸収し、インクの滲みが発生してしまうと いう問題が指摘されている。

40 【0004】かかる不都合を解消するため、インク吸収 層にカチオン性物質を含有させ、このカチオン性物質と 水性インクに用いられているアニオン系の染料との反応 によりインクの滲みを防止するインクジェット記録シー トが提案されている。しかしながら、このインクジェッ ト記録シートでは、カチオン性物質が水溶性ポリマーと の相溶性に劣るため、このカチオン性物質がインク受理 層の表面にブリードアウトしてしまうことがある。ま た、カチオン性物質に熱可塑性がないため、インクジェ ット記録シートを得るには溶液で塗布しなければならな

50 いという、製造上の制約も受けている。また、カチオン

性物質とアニオン系染料との反応物の定着性が不十分で あり、結果的には滲み現象が防止できないこともある。 さらに、カチオン性物質とアニオン系染料との反応物が 色調を変化させることも起こっている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】このように、種々の要 求特性の全てを満足するインクジェット記録シートは未 だ得られていないのが実状である。本発明はこの問題に 鑑みてなされたものであり、種々の要求特性、特にイン ク吸収性と滲み抑制効果とを満足するインクジェット記 10 録シート用樹脂組成物、インクジェット記録シート、イ*

*ンクジェット記録方法及びインクジェット記録シートの 製造方法を提供することをその目的とするものである。 [0006]

【課題を解決するための手段】前述の目的を達成するた めになされた発明は、下記化学式(I)で表される吸水 性高分子化合物(1)を主成分とし、カチオン性高分子 化合物(2)を含有することを特徴とするインクジェッ ト記録シート用樹脂組成物、である(請求項1)。

(I)

[0007]

【化6】

--{A X¹A R¹ }-

(上記式(1)中、A は-{CH₂CH₂O}--- と -{CH₂ CHO}--とからなり、 その付加形態が (CH₂CH₂O)_m ---(CH₂ CHO)_n (CH₂CH₂O)_p である

化合物の残基、R¹ はジカルボン酸類化合物残基である。)

【0008】この発明にかかるインクジェット記録シー ト用樹脂組成物では、上記化学式 (I) で表される吸水 30 止される(請求項2、3)。 性高分子化合物(1)を主成分とし、これにカチオン性 高分子化合物(2)が相溶されているので、優れたイン ク吸収性を維持しつつ、高湿度下で保存した際の滲みを 抑制することができる。

【0009】この発明において、カチオン性高分子化合 物 (2) として、下記の (a) 若しくは (b) の単独又 は混合物を用いれば、これらが吸水性高分子化合物

(1) との親和性に優れるのでインク受理層表面にブリ ードアウトすることがなく、しかもインク成分に使用さ※

※れているアニオン系染料との反応による色調の変化が防

【0010】 (a) 下記化学式 (II) で表されるエチレ ン構造単位65モル%以上99モル%以下、下記化学式 (III) で表されるアクリレート構造単位15モル%以 下及び下記化学式(IV)で表されるアクリルアミド構造 単位1モル%以上35モル%以下からなる、線状に不規 則に配列した重量平均分子量が1000以上50000 以下のカチオン性高分子化合物

[0011] [化7]

【化8】

(II)

[0012]

(III)

(式中、R² は炭素数 1~4のアルキル基を示す。)

[0013] (化9)

---(CH,--CH,)---

(式中、R³ は炭素数 2~8 のアルキレン基、R⁴ 及び R⁵ はそれぞれ 炭素数 1~4 のアルキル基、R⁶ は炭素数 1~12 のアルキル基、炭素 数 1~12 のアリールアルキル基又は炭素数 1~12 の脂環アルキル基、 X⁶ はハロゲンイオン、CH_SOSO₃「又は C₂H₅OSO₃」を示す。)

【0014】(b) 上記化学式(II) で表されるエチレ ン構造単位65モル%以上99モル%以下、上記化学式 (III) で表されるアクリレート構造単位15モル%以 下及び下記化学式(V)で表されるアクリルアミド構造 単位1モル%以上35モル%以下からなる、線状に不規* *則に配列した重量平均分子量が1000以上50000 以下のカチオン性高分子化合物

[0015] 【化10】

(式中、R³ は炭素数 2~8のアルキレン基、R⁴ 及び R⁵ はそれぞれ 炭素数 1~4 のアルキル基、X^e はハロゲンイオン、CH₃OSO₃~ 又は C₂H₂OSO₃ を示す。)

【0016】上記(a)及び(b)のカチオン性高分子 化合物(2)では、上記化学式(III)で表されるアク 含まれる必要はない。従って、このアクリレート構造単 位のモル分率は上限(15モル%)のみを規定してお り、下限については特には規定していない。

【0017】これらの発明において、吸水性高分子化合 物(1)とカチオン性高分子化合物(2)との重量混合 比を、50/50以上99/1以下とすれば、インク吸 収性と滲み抑制効果とをよりバランスよく発現させるこ とができる(請求項4)。

【0018】これらの発明において、カチオン性又はノ した際の滲みをよりよく抑制することができる(請求項 5)。活性剤(3)の配合量は、1重量%以上10重量 %以下が好ましい(請求項6)。

【0019】これらのインクジェット記録シート用樹脂 組成物を用いたインク受理層を基材層と積層してインク ジェット記録シートを構成し(請求項7)、水性カラー インクの小滴を吐出してインク受理層に付着させてイン クジェット記録を行えば(請求項8)、鮮明で、かつ高 湿度下で保存した際の滲みの少ない像を得ることができ る。

【0020】このインクジェット記録シートは、基材層 を構成する樹脂組成物をシート状に押し出すとともに、 リレート構造単位が含まれるのが好ましいが、必ずしも 30 上記本発明のインクジェット記録シート用樹脂組成物も 同時にシート状に押し出して、両者を同時積層すること により、簡便に得ることができる(請求項9)。

[0021]

【発明の実施の形態】本発明にかかるインクジェット記 録シートの最大の特徴は、インク受理層が上記化学式 (1)で表される吸水性高分子化合物(1)を主成分と している点にある。ここで「吸水性高分子化合物(1) を主成分とする」とは、吸水性高分子化合物(1)が主 要ポリマーであることを意味する。具体的には、インク ニオン性の活性剤(3)を配合すれば、高湿度下で保存 40 受理層に占める吸水性高分子化合物(1)の率を50重 量%以上とするのが好ましい。

> 【0022】上記化学式(I)においてAで表される部 分は、繰り返し数mで表されるエチレンオキシド鎖と、 繰り返し数pで表されるエチレンオキシド鎖とが、繰り 返し数nで表される炭素数4以上のアルキレンオキシド 鎖を挟んで両末端に位置するような形態をとる。上記繰 り返し数nで表される炭素数4以上のアルキレンオキシ ド鎖としては、例えばブチレンオキシドに起因するブチ レンオキシド鎖と、炭素数12以上のα-オレフィンオ 50 キシドに起因する炭素数12以上のαーオレフィンオキ

せて用いられる。

シド鎖とが挙げられる。すなわち、上記化学式(1)に おいて、繰り返し数 n がブチレンオキシドに起因するブ チレンオキシド鎖の場合、Y はエチル基となる。また、 繰り返し数 n が炭素数 1 2以上の α ーオレフィンオキシド に起因する炭素数 1 2以上の α ーオレフィンオキシド 鎖の場合、Y は炭素数 1 0以上の炭化水素基となる。

【0023】なお、αーオレフィンオキシド鎖の場合、 起因となる炭素数12以上のαーオレフィンオキシド は、炭素数12以上のアルキレン基を有するエポキシド 化合物であれば特に限定されるものではなく、より好ま 10 しくは炭素数12から炭素数30の範囲のアルキレン基 を有するエポキシド化合物である。このようなαーオレ フィンオキシドは、単独で又は2種以上併せて混合した 混合物として使用される。

【0024】繰り返し数nで表されるアルキレンオキシ ド鎖がプチレンオキシド鎖の場合、繰り返し数m及びp で表される二つのエチレンオキシド鎖は、上記化学式

(I)においてAで表される部分中80重量%以上90重量%以下、好ましくは82重量%以上87重量%以下存在するように設定される。また、繰り返し数nで表されるアルキレンオキシド鎖が炭素数12以上のαーオレフィンオキシド鎖の場合、繰り返し数m及びpで表される二つのエチレンオキシド鎖は、上記化学式(I)においてAで表される部分中90重量%以上94重量%以下、好ましくは92重量%以上94重量%以下存在するように設定される。すなわち、上記化学式(I)のAで表される部分において、下記式

 $(44 \cdot (m+p))/((炭素数4以上のアルキレンオキシ ドの分子量) \cdot n)$

にて算出される値は、80/20以上94/6以下の範 30 囲に設定される。なお、ここで44はエチレンオキシドの分子量である。

【0025】繰り返し数m及びpで表される二つのエチレンオキシド鎖の割合が上記範囲未満であると、インクジェット記録シートのインク吸収性が低下してしまうことがある。逆に、この割合が上記範囲を超えると、高湿度下での保存時に水分を吸収してインクの滲みが発生してしまうことがある。

【0026】上記化学式(I)のAで表される部分において、p/(m+p)で算出される値、すなわち二つの 40 エチレンオキシド鎖(繰り返し数m及びpの部分)の合計量中繰り返し数pの部分が占める割合は、50%以上に設定される必要があり、特に60%以上80%以下に設定されるのが好ましい。これにより、後述するジカルボン酸類化合物R'とのエステル化反応及びエステル交換反応が容易となる。

【0027】上記化学式(1)においてX'で表される 形性が低下してしまうことがある。逆に、重量平均分子 部分は、活性水素基を2個有する有機化合物の残基であ 量が上記範囲を超えると、アルキレンオキシド付加反応 での反応速度が著しく低下してしまうことがある。 次 はエチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピ 50 に、このポリアルキレンオキシド化合物にジカルボン酸

レングリコール、ジプロピレングリコール、1,4ープタンジオール、1,6ーへキサンジオール、ネオペンチルグリコール、ビスフェノールA、ポリテトラメチレングリコール、シクロヘキサンー1,4ージメタノール等の脂環式ジオール、プチルアミン、ラウリルアミン、オクチルアミン、シクロヘキシルアミン、アニリン等のアミン類等が挙げられる。これらは単独で又は2種以上併

10

【0028】上記化学式(I) においてR'で表される 部分は、ジカルボン酸類化合物残基である。適用できる ジカルボン酸類化合物としては、例えばジカルボン酸、 ジカルボン酸無水物、ジカルボン酸の低級アルキルエス テル等が挙げられる。上記ジカルボン酸としては、例え ばフタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、マロン酸、 コハク酸、セバシン酸、マレイン酸、フマル酸、アジピ ン酸、イタコン酸等が挙げられる。上記ジカルボン酸無 水物としては、例えば上記各種ジカルボン酸の無水物が 挙げられる。また、上記ジカルボン酸の低級アルキルエ ステルとしては、例えば上記各種ジカルボン酸のメチル エステル、ジメチルエステル、エチルエステル、ジエチ ルエステル、プロピルエステル、ジプロピルエステル等 が挙げられる。これらは単独で又は2種以上併せて用い られる。なかでも、特に反応の容易性という観点から、 ジカルボン酸無水物又はジカルボン酸の低級アルキルエ ステルを用いることが好ましい。この化学式(I)で表 される吸水性高分子化合物(1)は自重の5~15倍程 度の吸水性を示すので、これを用いることによりインク 受理層にインク吸収性を付与することができる。また、 この吸水性高分子化合物(1)は熱可塑性であるため押 出等によってシート状に成形することができ、インクジ ェット記録シートを容易に製造することが可能となる。 【0029】ここで、上記化学式(I)で表される吸水 性高分子化合物(1)の製造方法の一例について説明す る。まず、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の苛性 アルカリを触媒として、約90~200℃の温度で、活 性水素基を2個有する有機化合物にエチレンオキシドを 付加重合させる。ついで、これに、炭素数4以上のアル キレンオキシドを付加重合させ、さらに、エチレンオキ シドを付加重合させる。 すなわち、活性水素基を2個有 する有機化合物にエチレンオキシド、ブチレンオキシド 又は炭素数12以上のαーオレフィンオキシド、エチレ ンオキシドの順でブロックで付加重合させる。なお、こ の段階で得られるポリアルキレンオキシド化合物は、重 量平均分子量が5000以上3000以下、特に10 000以上30000以下とされるのが好ましい。重量 平均分子量が上記範囲未満であると、インク受理層の成 形性が低下してしまうことがある。逆に、重量平均分子 量が上記範囲を超えると、アルキレンオキシド付加反応 での反応速度が著しく低下してしまうことがある。 次

類化合物を添加する。そして、昇温して80~250℃ の加熱下において0.1~2.7×10³ Paの減圧に して脱水または脱アルコールを行う。この間の反応時間 は、通常30分~10時間である。こうして、吸水性高 分子化合物(1)を得る。

11

【0030】なお、ポリアルキレンオキシド化合物にジ カルボン酸類化合物を添加する場合の両者の配合割合 は、当量比で、1/3.5以上1/0.5以下の範囲に 設定することが好ましい。このようにして得られる吸水 性高分子化合物 (1) は、重量平均分子量を10000 10 以上30000以下の範囲に設定することが好まし く、50000以上20000以下の範囲に設定する のが特に好ましい。なお、得られる吸水性高分子化合物 (1) の重量平均分子量をその製造時に使用されるポリ アルキレンオキシド化合物の重量平均分子量で除算した 値は、3以上が好ましく、3以上21以下がより好まし く、5以上21以下がさらにより好ましい。

【0031】本発明にかかるインクジェット記録シート の他の特徴は、インク受理層がカチオン性高分子化合物 (2) を含有する点にある。カチオン性高分子化合物

- (2) は水性インクに一般的に用いられているアニオン 系の染料と反応するので、これによりインクの滲みが防 止される。また、カチオン性髙分子化合物(2)は髙分 子であるが故に、インク受理層の表面にプリードアウト することがない。なお、ここでカチオン性高分子化合物
- (2) とは、重量平均分子量が1000以上、好ましく は5000以上のカチオン性物質を意味する。

【0032】カチオン性高分子化合物(2)の配合量 は、吸水性高分子化合物(1)とカチオン性高分子化合 物 (2) との重量混合比において50/50以上99/ 1以下とするのが好ましく、65/35以上90/10 以下とするのがより好ましい。カチオン性高分子化合物 (2) の配合量が上記範囲未満であると、インクジェッ ト記録シートが高湿度下で保存された場合に水分を吸収 し、インクの滲みが発生してしまうことがある。逆に、 配合量が上記範囲を超えると、インク受理層のインク吸 収性が低下してしまうことがある。

【0033】好適に用いられるカチオン性高分子化合物 (2) としては、(a) 上記化学式(II) で表されるエ チレン構造単位65モル%以上99モル%以下、上記化 40 学式 (III) で表されるアクリレート構造単位15モル %以下及び上記化学式 (IV) で表されるアクリルアミド 構造単位1モル%以上35モル%以下からなる、線状に 不規則に配列した重量平均分子量が1000以上500 00以下のカチオン性髙分子化合物及び(b)上記化学 式 (II) で表されるエチレン構造単位 6 5 モル%以上 9 9モル%以下、上記化学式 (III) で表されるアクリレ ート構造単位15モル%以下及び上記化学式(V)で表 されるアクリルアミド構造単位1モル%以上35モル% 以下からなる、線状に不規則に配列した重量平均分子量 50 の製造が困難となってしまうことがある。

が1000以上50000以下のカチオン性高分子化合 物が挙げられる。これらのカチオン性高分子化合物

12

- (2) は、単独で又は混合して用いられる。これら
- (a) 及び(b) のカチオン性高分子化合物(2) を用 いれば、インクの滲みがより防止され、インク成分であ るアニオン系染料との反応による色調の変化が抑えられ る。

【0034】上記(a)のカチオン性高分子化合物 (2) は、上記化学式 (II) で表されるエチレン構造単 位を65モル%以上99モル%以下含有する必要があ り、特に65モル%以上80モル%以下含有するのが好 ましい。含有量が上記範囲未満であると、吸水性高分子 化合物(1)との相溶性が低下してしまうことがある。 逆に、含有量が上記範囲を超えると、染料との反応に預 かるアクリルアミド構造単位が不足し、染料との反応が 得られずに滲み現象を引き起こしてしまうことがある。

(2) は、上記化学式 (III) で表されるアクリレート 構造単位を15モル%以下含有する必要があり、特に5 モル%以上10モル%以下含有するのが好ましい。含有 量が上記範囲未満であると、吸水性高分子化合物(1) との相溶性が得られなくなってしまうことがある。逆 に、含有量が上記範囲を超えると、カチオン性高分子化 合物(2)の製造が困難となってしまうことがある。

【0035】上記 (a) のカチオン性高分子化合物

【0036】上記(a)のカチオン性高分子化合物 (2) は、上記化学式 (IV) で表されるアクリルアミド 構造単位を1モル%以上35モル%以下含有する必要が あり、特に10モル%以上30モル%以下含有するのが 好ましい。含有量が上記範囲未満であると、染料との反 応当量が不足し、未反応の染料が存在して滲みが発生し てしまうしまうことがある。逆に、含有量が上記範囲を 超えると、吸水性高分子化合物(1)との相溶性が極端 に低下してしまうことがある。

【0037】上記(b)のカチオン性高分子化合物 (2) は、上記化学式 (II) で表されるエチレン構造単 位を65モル%以上99モル%以下含有する必要があ り、特に65モル%以上80モル%以下含有するのが好 ましい。含有量が上記範囲未満であると、吸水性高分子 化合物との相溶性が低下してしまうことがある。逆に、 含有量が上記範囲を超えると、染料との反応に預かるア クリルアミド構造単位が不足し、染料との反応が得られ ずに滲み現象を引き起こしてしまうことがある。

【0038】上記(b)のカチオン性高分子化合物 (2) は、上記化学式 (III) で表されるアクリレート 構造単位を15モル%以下含有する必要があり、特に5 モル%以上10モル%以下含有するのが好ましい。含有 量が上記範囲未満であると、吸水性高分子化合物(1) との相溶性が低下してしまうことがある。逆に、含有量 が上記範囲を超えると、カチオン性髙分子化合物 (2)

【0039】上記(b)のカチオン性高分子化合物

13

(2) は、上記化学式 (V) で表されるアクリルアミド 構造単位を1モル%以上35モル%以下含有する必要が あり、特に10モル%以上30モル%以下含有するのが 好ましい。含有量が上記範囲未満であると、染料との反 応当量が不足し、未反応の染料が存在して滲みが発生し てしまうことがある。逆に、含有量が上記範囲を超える と、吸水性高分子化合物(1)との相溶性が極端に低下 してしまうことがある。

【0040】上記(a)及び(b)のカチオン性髙分子 10 化合物(2)は、各構造単位が線状に不規則に配列して いる。これにより熱可塑性が得られ、吸水性高分子化合 物 (1) の熱可塑性と相まってインク受理層の熱成形が 可能となる。また、これらのカチオン性高分子化合物

(2) の重量平均分子量は、1000以上50000以 下であり、特に5000以上30000以下とされるの が好ましい。重量平均分子量が上記範囲未満であると、 カチオン性高分子化合物 (2) がインク受理層の表面に ブリードアウトしてしまうことがある。逆に、重量平均 分子量が上記範囲を超えると、溶融粘度が上昇して吸水 20 性高分子化合物(1)との混合がしにくくなってしまう ことがある。

【0041】本発明のインクジェット記録シートのイン ク受理層には、カチオン性又はノニオン性の活性剤

(3) が配合されるのが好ましい。これにより、インク 受理層の親水性をより増加させるという理由で、インク 吸収速度を高めることができ、かつインクの滲みを防止 することができる。

【0042】好適に用いられるカチオン性の活性剤

(3) としては、例えば第二級アンモニウム塩型カチオ 30 ン活性剤、第三級アンモニウム塩型カチオン活性剤、第 四級アンモニウム塩型カチオン活性剤等が挙げられる。 また、好適に用いられるノニオン性の活性剤(3)とし ては、アルキルフェノール型ノニオン活性剤、高級アル コール型ノニオン活性剤、高級脂肪酸系ノニオン活性 剤、プロロニック型ノニオン活性剤、プロピレングリコ ール脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル等が挙 げられる。

【0043】カチオン性又はノニオン性の活性剤(3) のインク受理層における配合量は、1重量%以上10重 40 量%以下が好ましく、2重量%以上5重量%以下が特に 好ましい。配合量が上記範囲未満であると、インク吸収 速度が低下したり、インクの滲みが発生しやすくなった りしてしまうことがある。逆に、配合量が上記範囲を超 えると、インク受理層の表面にブリードアウトを起こし て表面のベタツキが発生してしまうことがある。

【0044】インク受理層の厚みはインクを吸収できる ものであれば特には限定されないが、一般的には10μ m以上50μm以下、特には20μm以上30μm以下 とされる。

【0045】本発明のインクジェット記録シートは、基 材層にインク受理層が積層されて構成されている。基材 層の材質は特には限定されないが、例えばポリエステル 系樹脂、ポリアミド、ポリオレフィン等の水不溶性のプ ラスチックからなるフィルムが好適に用いられる。特 に、透明性、フィルム硬度及び受理層の密着性に優れる ポリエステル系樹脂が好ましい。基材層の厚みは特には 限定されないが、一般的には50μm以上100μm以

下、特には70μm以上100μm以下とされる。

14

【0046】ここで、本発明のインクジェット記録シー トの製造方法について説明する。まず吸水性高分子化合 物(1)とカチオン性高分子化合物(2)とを既知の方 法で溶融・混合し、必要に応じてカチオン性又はノニオ ン性の活性剤 (3) を混合して樹脂組成物を得る。次に これをペレット化し、さらに溶融してフィルム状に押し 出しつつ基材層に積層して、インクジェット記録シート を得る。なお、基材層がプラスチック製である場合は、 インク受理層と基材層との両方を押し出しつつ積層する いわゆる共押出により、インクジェット記録シートを製 造することもできる。この共押出により、インクジェッ ト記録シートの製造工程を簡略化することができる。

【0047】また、インク受理層に用いられる前述の樹 脂組成物を溶解できる溶剤(例えばトルエンとメタノー ルとの混合溶剤)にこの樹脂組成物を熔解し、これを基 材層に塗工することによってもインクジェット記録シー トを製造することができる。塗工には、例えばバーコー ター、ロールコーター、ブレードコーター、キスコータ 一等の既知の各種方法を採用することができる。

【0048】前述の押出又は塗工により基材層にインク 受理層を積層するに際し、必要に応じ、両層の接着強度 を高める等の目的で、基材層表面にプライマー処理を施 しても良い。

【0049】このインクジェット記録シートを用いてイ ンクジェット記録を行うと、水性インクがインク受理層 に速やかに吸収され、鮮明な像を得ることができる。ま た、印刷後のインクジェット記録シートが長時間高湿度 下で保存された場合でも、インクの滲みが発生しにく

[0050]

【実施例】以下、実施例に基づき本発明の効果を明らか にするが、この実施例の記載に基づいて本発明が限定的 に解釈されるものではないことはもちろんである。

【0051】 [実施例1] 上記式 (I) におけるmが5 2であり、nが14であり、pが155であり、Yがエ チル基であり、X¹がエチレングリコール残基であり、 R¹がイコサン二酸残基である吸水性高分子化合物

(1) を用意した。この吸水性髙分子化合物(1)で は、ポリアルキレンオキシド化合物中の炭素数4以上の アルキレンオキシドが占める率は11重量%であった。

50 また、AX¹Aで表されるポリアルキレングリコール残



基の重量平均分子量は20294であった。また、この 吸水性高分子化合物(1)の重量平均分子量は1548 00であった。なお、分子量の測定は、水系GPCを使 用し、吸水性高分子化合物(1)を溶解する溶液として アセトニトリルと水との1:1混合溶液を使用して、P EO換算で測定した。

【0052】一方、上記化学式(III)におけるR²がC₂H₅であり、上記化学式(IV)におけるR³がエチレン基であり、R⁴、R⁵及びR⁵がメチル基であり、X²がC₂H₅OSO₅-である、上記(a)のカチオン性高分子化合物(2)を用意した。このカチオン性高分子化合物(2)におけるモル分率(NMRによる測定)は、上記化学式(II)で表されるエチレン構造単位が65モル%、上記化学式(III)で表されるアクリレート構造単位が5モル%、そして上記化学式(IV)で表されるアクリルアミド構造単位が30モル%であった。また、このカチオン性高分子化合物(2)の重量平均分子量(GPCによる測定)は、23000であった。

【0053】そして、80重量部の吸水性高分子化合物(1)と、20重量部のカチオン性高分子化合物(2)とを、二軸の押出機を用いて150℃の押出条件で混合し、ペレット化した。次にこれを一軸の押出機を用いて150℃の条件で押し出し、厚みが40μmのフィルムを作成した。そして、このフィルムとポリエチレンテレフタレートフィルム(厚み100μm)とを重ね合わせ、160℃の条件でラミネート加工を施して、実施例1のインクジェット記録シートを得た。

【0054】 [実施例2] 上記式(1) におけるmが28であり、nが2であり、pが118であり、Yが炭素数12から14の炭化水素基であり、X'がエチレングリコール残基であり、R'がテレフタル酸残基である吸水性高分子化合物(1) を用意した。この吸水性高分子化合物(1)では、ポリアルキレンオキシド化合物中の炭素数4以上のアルキレンオキシドが占める率は6重量%であった。また、AX'Aで表されるポリアルキレングリコール残基の重量平均分子量は13873であった。また、この吸水性高分子化合物(1)の実施例1と同様の測定方法における重量平均分子量は、97111であった。

【0055】一方、上記化学式 (III) におけるR*がC 40 2H₅であり、上記化学式 (IV) におけるR*がエチレン 基であり、R*及びR⁵がメチル基であり、R*がラウリル基であり、Xが塩素イオンである、上記 (a) のカチオン性高分子化合物 (2) を用意した。このカチオン性高分子化合物 (2) におけるモル分率 (NMRによる 測定) は、上記化学式 (II) で表されるエチレン構造単位が70モル%、上記化学式 (III) で表されるアクリレート構造単位が10モル%、そして上記化学式 (IV) で表されるアクリルアミド構造単位が20モル%であった。また、このカチオン性高分子化合物 (2) の重量平 50

均分子量 (GPCによる測定) は、23000であっ

【0056】そして、75重量部の吸水性高分子化合物 (1)と、25重量部のカチオン性高分子化合物(2) とを用い、実施例1と同様にして、実施例2のインクジェット記録シートを得た。

【0057】 [実施例3] 上記式(1) におけるmが4 2であり、nが23であり、pが168であり、Yがエ チル基であり、X'がエチレングリコール残基であり、 10 R'がイコサン二酸残基である吸水性高分子化合物

(1)を用意した。この吸水性高分子化合物(1)では、ポリアルキレンオキシド化合物中の炭素数4以上のアルキレンオキシドが占める率は18重量%であった。また、AX¹Aで表されるポリアルキレングリコール残基の重量平均分子量は21854であった。また、この吸水性高分子化合物(1)の実施例1と同様の測定方法における重量平均分子量は、139860であった。

【0058】そして、85重量部の吸水性高分子化合物 (1)と、15重量部の実施例1と同様のカチオン性高 分子化合物(2)とを用い、実施例1と同様にして、実 施例3のインクジェット記録シートを得た。

【0059】 [実施例4] 実施例1で用いた20重量部のカチオン性高分子化合物(2)に代えて、このカチオン性高分子化合物(2)10重量部とカチオン性の活性剤(3)としてのラウリルトリメチルアンモニウムクロライド10重量部とをあらかじめ150℃の熱ロールで混合してペレット化したものを用いた他は実施例1と同様にして、実施例4のインクジェット記録シートを得た。

【0060】[比較例1] 実施例1で用いた吸水性高分子化合物(1)を100重量部用い、カチオン性高分子化合物(2)を全く用いなかった他は実施例1と同様にして、比較例1のインクジェット記録シートを得た。

【0061】 [比較例2] 実施例1で用いた20重量部のカチオン性高分子化合物(2) に代えて、カチオン性の活性剤(3) としてのラウリルトリメチルアンモニウムクロライド20重量部を用いた他は実施例1と同様にして、比較例2のインクジェット記録シートを得た。

【0062】 [インク吸収性テスト] インクジェットプリンタ (商品名「エプソンPM750C」及び商品名「キャノンBJC-455J」) を使用して、各実施例及び各比較例のインクジェット記録シートに印刷を施した。印刷終了の1分後に、インク受理層の印字部分を指で3回軽くこすり、インク吸収性を目視で評価した。インク吸収性が非常に良好で印字部分に変化が見られないものを「◎」、良好なものを「○」、やや劣るものを「△」、インクが取れて印字部分が汚れてしまうのもを「×」と判定した。この結果が、下記の表1に示されている。

【0063】 [インク滲み性テスト] 前述と同様に印刷

を施したインクジェット記録シートを印刷終了後3時間 室温で放置した。そして、温度35℃、湿度90%の恒 温恒湿器内に投入し、投入から24時間後及び120時 間後のインクの滲みを目視観察した。滲みが全く見られ ないものを「1」、極少量の滲みが見られるものを

*「2」、滲みがはっきりと見られるものを「3」、印字が判別できないほど滲んでいるものを「4」と判定した。この結果が、下記の表1に示されている。

[0064]

【表 1】

表 1 各インクジェット記録シートの評価結果

		実施例	実施例 2	実施例 3	実施例 4	比較例 1	比較例 2
インク吸収性	PM750C	0	0	0	0	Δ	0
	BJC-455J	0	0	0	0	0	0
インク滲み性 (24時間後)	PM750C	1	1	1	1	4	2
	B J C - 4 5 5 J	1	1	1	1	3	2
インク滲み性 (120時間後)	PM750C	2	2	2	2	4	3
	BJC-455J	1	1	1	1	4	3

【0065】表1において、各実施例のインクジェット 記録シートは、各比較例のインクジェット記録シートに 比べ、インキ吸収性とインク滲み性との両方に優れてい ることが解る。このことより、本発明の優位性が証明さ れた。

[0066]

※【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、インクジェット記録時のインク吸収性を良好とすることができ、また、従来インク受理層に親水性ポリマーを用いた場合に問題とされていたインク滲みを解消することができる。

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-135857 (P2000-135857A)

(43)公開日 平成12年5月16日(2000.5.16)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ				テマコート*(参考)
B41M	5/00			B41	M 5/00		В	2 C 0 5 6
B32B	27/40			B 3 2	B 27/40			2H086
B41J	2/01			C 0 8	L 33/24			4 F 1 0 0
C08L	33/24				71/02			4 J 0 0 2
	71/02				75/08			
			審査請求	未請求	請求項の数9	OL	(全 10 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願平10-310825

(22) 出願日 平成10年10月30日(1998.10.30)

(71)出顧人 000003506

第一工業製薬株式会社

京都府京都市下京区西七条東久保町55番地

(72)発明者 松尾 牟晶

京都府京都市下京区中堂寺壬生川町29-1

(72)発明者 椿 隆幸

京都府京都市西京区桂西滝川町42-4-C

(74)代理人 100065868

弁理士 角田 嘉宏 (外3名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 インクジェット記録シート用樹脂組成物、インクジェット記録シート、インクジェット記録方法 及びインクジェット記録シートの製造方法

(57) 【要約】

【課題】 インク吸収性と滲み抑制効果とを満足するインクジェット記録シート用樹脂組成物、インクジェット記録シート、インクジェット記録方法及びインクジェット記録シートの製造方法を提供すること。

【解決手段】 基材層と、この基材層に積層されたインク受理層とからインクジェット記録シートを構成する。このインク受理層は、下記化学式(1)で表される吸水性高分子化合物(1)を主成分とし、カチオン性高分子化合物(2)を含有する。吸水性高分子化合物(1)とカチオン性高分子化合物(2)との重量混合比を、50/50以上99/1以下とする。インク受理層に、カチオン性又はノニオン性の活性剤(3)を1重量%以上10重量%配合する。

【化11】

$$-\{A^1X^1A^1R^1 \rightarrow - (1)$$

(ただし、m,n,p は1以上の整数である。また、繰り返し数 m, n,p より計算される重量比は44 (m+p)/(炭素数4以上のアルキレンオキシドの分子量) n=94/8~80/20 に設定され、また、各繰り返し単位 m,p より計算される重量割合において、p/(m+p)が60重量米以上となるよう設定される。Y は炭素数2以上の炭化水素基である。)。そして、X¹ は活性水素基を2個有する有機化合物の機基、R¹ はジイソシアネート系化合物機基である。]

【特許請求の範囲】

₹.

【請求項1】 下記化学式(I)で表される吸水性高分 子化合物(1)を主成分とし、カチオン性高分子化合物*

 $--fA^1X^1A^1R^1 \rightarrow -$

* (2) を含有するインクジェット記録シート用樹脂組成

【化1】

(I)

(上記式(1)中、A¹は-(CH₂CH₂O)---と-(CH₂ CHO)---とからなり、 その付加形態が

(ただし、m,n,pは1以上の整数である。また、繰り返し数 m, n,p より計算される重量比は 44 (m+p) / (炭素数 4 以上のアル キレンオキシドの分子量) n=94/6~80/20 に設定され、また 、各繰り返し単位m、pより計算される重量割合において、p/ (m+p)が50 重量%以上となるよう設定される。Yは炭素数2以上の 炭化水素基である。)。そして、X¹ は活性水素基を2個有する有機 化合物の残基、R¹ はジイソシアネート系化合物残基である。〕

【請求項2】 上記カチオン性高分子化合物(2)が、 下記化学式 (II) で表されるエチレン構造単位 6 5 モル %以上99モル%以下、下記化学式 (III)で表されるア クリレート構造単位15モル%以下及び下記化学式 (I V) で表されるアクリルアミド構造単位1モル%以上3 ※ ※5モル%以下からなる、線状に不規則に配列した重量平 均分子量が1000以上5000以下のカチオン性高 分子化合物である請求項1に記載のインクジェット記録 シート用樹脂組成物。

(III)

(I)

【化2】

【化3】

--(CH2-CH2)--

(式中、 R^2 は炭素数 $1\sim4$ のアルキル基を示す。)

(化4)

$$\begin{array}{ccc}
-(CH_2-CH) & R^4 & (IV) \\
\downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \bullet \\
CONH-R^3-N-R^5 \cdot X & \downarrow & \bullet \\
\downarrow & \downarrow & \downarrow & \bullet \\
R^5 & \bullet & \bullet \\
\downarrow & \downarrow & \bullet \\
R^5 & \bullet & \bullet \\
\end{array}$$

(式中、 R^3 は炭素数 2~8 のアルキレン基、 R^4 及び R^5 はそれぞれ 炭素数 1~4 のアルキル基、R⁶ は炭素数 1~12 のアルキル基、炭素 数 1~12 のアリールアルキル基又は炭素数 1~12 の脂環アルキル基、

 X^{Θ} はハロゲンイオン、 CH_3OSO_3 又は $C_2H_5OSO_3$ を示す。)

【請求項3】 上記カチオン性高分子化合物(2)が、 上記化学式 (II) で表されるエチレン構造単位 6 5 モル %以上99モル%以下、上記化学式 (III)で表されるア クリレート構造単位15モル%以下及び下記化学式

35モル%以下からなる、線状に不規則に配列した重量 平均分子量が1000以上50000以下のカチオン性 高分子化合物である請求項1に記載のインクジェット記 録シート用樹脂組成物。

(V) で表されるアクリルアミド構造単位1モル%以上 50 【化5】

(式中、 R^3 は炭素数 2~8のアルキレン基、 R^4 及び R^5 はそれぞれ 炭素数 1~4 のアルキル基、X⁹ はハロゲンイオン、CH_oOSO。~ 又は C₂H₅OSO₃ を示す。)

【請求項4】 上記吸水性高分子化合物(1)とカチオ ン性高分子化合物 (2) との重量混合比が、50/50 以上99/1以下である請求項1から3のいずれかに記 載のインクジェット記録シート用樹脂組成物。

【請求項5】 カチオン性又はノニオン性の活性剤 (3)をさらに含む請求項1から4のいずれかに記載の インクジェット記録シート用樹脂組成物。

【請求項6】 上記カチオン性又はノニオン性の活性剤 (3) の配合量が1重量%以上10重量%以下である請 求項5に記載のインクジェット記録シート用樹脂組成 物。

【請求項7】 基材層と、この基材層に積層されたイン ク受理層とを備えたインクジェット記録シートであっ て、

このインク受理層が、請求項1から6のいずれかに記載 の樹脂組成物からなることを特徴とするインクジェット 記録シート。

【請求項8】 請求項7に記載のインクジェット記録シ ートを用い、水溶性カラーインクの小滴を吐出してイン ク受理層に付着させる工程を含むインクジェット記録方 30 法。

【請求項9】基材層を構成する樹脂組成物をシート状に 押し出すとともに、請求項1から6のいずれかに記載の インクジェット記録シート用樹脂組成物をシート状に押 し出して、両者を積層する工程を含むインクジェット記 録シートの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェット記 ンクジェット記録方法及びインクジェット記録シートの 製造方法に関するものであり、特に水性インクを用いた インクジェット記録に好適なインクジェット記録シート 用樹脂組成物、インクジェット記録シート、インクジェ ット記録方法及びインクジェット記録シートの製造方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】インクジェット記録は、騒音がなく、高 速印字が可能であり、複数個のノズルを使用することに より多色印刷を行うことができ、しかも低コストである 50 【0005】

ことから、カラーコピー、コンピューター等の画像情報 出力装置として急速に普及しつつある。このインクジェ ット記録用の媒体には、(1) インクの吸収速度が速 いこと、(2) インクの乾燥が早いこと、(3) ンク吸収時にドットが広がったりドットの周縁部がぼや けたりしないこと、(4) 印刷ムラが発生しにくいこ と、(5) 異色間の印刷界面が鮮明であること、

(6) 印刷後に長期間保存されても品質が安定である こと、特に高湿度下でも滲み等の画像の変質が発生しに くいこと等の特性が要求される。

【0003】従来より、インクジェット記録シートとし て、水不溶性のフィルムを支持体としてインク吸収層に 主として親水性ポリマーを積層したものが用いられてい る。これらの親水性ポリマーとしては、ポリビニルアル コール、ポリビニルアルコール変性体、ポリビニルピロ リドン、ゼラチン等の水溶性ポリマーが挙げられる。さ らに、上記親水性ポリマーと吸水性樹脂との組み合わせ を用いたものや、シリカ、アルミナ等の多孔質無機粉末 を併用したインクジェット記録シートも提案されてい る。しかし、これらのインクジェット記録シートを用い て印刷した場合、インク吸収層に積層された水溶性樹脂 が保存時に水分を吸収し、インクの滲みが発生してしま うという問題が指摘されている。

【0004】かかる不都合を解消するため、インク吸収 層にカチオン性物質を含有させ、このカチオン性物質と 水性インクに用いられているアニオン系の染料との反応 によりインクの滲みを防止するインクジェット記録シー トが提案されている。しかしながら、このインクジェッ ト記録シートでは、カチオン性物質が水溶性ポリマーと 録シート用樹脂組成物、インクジェット記録シート、イ 40 の相容性に劣るため、このカチオン性物質がインク受理 層の表面にブリードアウトしてしまうことがある。ま た、カチオン性物質に熱可塑性がないため、インクジェ ット記録シートを得るには溶液で塗布しなければならな いという、製造上の制約も受けている。更に、カチオン 性物質とインク成分であるアニオン系染料との反応物の 定着性が不十分であり、結果的には滲み現象が防止でき ないこともある。その他、カチオン性物質とアニオン系 染料との反応物が色調を変化させることも起こってい る。

【発明が解決しようとする課題】このように、種々の要 求特性の全てを満足するインクジェット記録シートは未 だ得られていないのが実状である。本発明はこの問題に 鑑みてなされたものであり、種々の要求特性、特にイン ク吸収性と滲み抑制効果とを満足するインクジェット記 録シート用樹脂組成物、インクジェット記録シート、イ ンクジェット記録方法及びインクジェット記録シートの 製造方法を提供することをその目的とするものである。*

 $-fA^1X^1A^1R^1 \rightarrow -$

* [0006]

【課題を解決するための手段】前述の目的を達成するた めになされた発明は、下記化学式(I)で表される吸水 性高分子化合物(1)を主成分とし、カチオン性高分子 化合物(2)を含有するインクジェット記録シート用樹 脂組成物、である(請求項1)。

[0007] 【化6】

(I)

(上記式(1)中、A¹ は-(CH₂CH₂O)--- と -(CH₂ CHO)-とからなり、 その付加形態が

(ただし、m.n.pは1以上の整数である。また、繰り返し数 m. n,p より計算される重量比は 44 (m+p) / (炭素数 4 以上のアル キレンオキシドの分子量) n=94/6~80/20 に設定され、また 、各繰り返し単位 m, pより計算される重量割合において、p/ (m+p)が50重量%以上となるよう設定される。Yは炭素数2以上の 炭化水素基である。)。そして、X¹ は活性水素基を2個有する有機 化合物の残基、R¹ はジイソシアネート系化合物残基である。〕

【0008】この発明にかかるインクジェット記録シー ト用樹脂組成物では、上記化学式(I)で表される吸水 性高分子化合物(1)を主成分とし、これにカチオン性 高分子化合物(2)が相溶されているので、優れたイン 抑制することができる。

【0009】この発明において、カチオン性高分子化合 物 (2) として、下記の (a) 若しくは (b) の単独又 は混合物を用いれば、これらが吸水性高分子化合物

(1) との親和性に優れるのでインク受理層表面にブリ ードアウトすることがなく、しかもアニオン系染料との※

※反応による色調の変化が防止される(請求項2、3)。 【0010】 (a) 下記化学式 (II) で表されるエチレ ン構造単位65モル%以上99モル%以下、下記化学式 (III)で表されるアクリレート構造単位15モル%以下 ク吸収性を維持しつつ、高湿度下で保存した際の滲みを 30 及び下記化学式 (IV) で表されるアクリルアミド構造単

位1モル%以上35モル%以下からなる、線状に不規則 に配列した重量平均分子量が1000以上50000以 下のカチオン性高分子化合物

[0011] 【化7】

(II)

(化8)

(III)

(式中、R² は炭素数 1~4 のアルキル基を示す。)

[0013]

[0012]

【化9】

(IV)

(式中、R³ は炭素数 2~8のアルキレン基、R⁴ 及び R⁵ はそれぞれ 炭素数 1~4 のアルキル基、R⁶ は炭素数 1~12 のアルキル基、炭素 数 1~12 のアリールアルキル基又は炭素数 1~12 の脂環アルキル基、

 X^{Θ} はハロゲンイオン、 CH_3OSO_3 又は $C_2H_5OSO_3$ を示す。)

【0014】(b)上記化学式(II)で表されるエチレ ン構造単位65モル%以上99モル%以下、上記化学式 (III)で表されるアクリレート構造単位15モル%以下 及び下記化学式 (V) で表されるアクリルアミド構造単 位1モル%以上35モル%以下からなる、線状に不規則* *に配列した重量平均分子量が1000以上50000以 下のカチオン性高分子化合物

8

[0015] 【化10】

$$\begin{array}{c|c}
-(CH_2-CH) & R^4 \\
\hline
CONH-R^3-NH & X^6 \\
R^5
\end{array}$$

(式中、R³ は炭素数 2~8のアルキレン基、R⁴ 及び R⁵ はそれぞれ 炭素数 1~4 のアルキル基、X⁶ はハロゲンイオン、CH₃OSO₃-又は C₂H₅OSO₃ ⁻ を示す。)

【0016】上記(a)及び(b)のカチオン性高分子 化合物(2)では、上記化学式(III)で表されるアクリ レート構造単位が含まれるのが好ましいが、必ずしも含 まれる必要はない。従って、このアクリレート構造単位 30 のモル分率は上限(15モル%)のみを規定しており、 下限については特には規定していない。

【0017】これらの発明において、吸水性高分子化合 物(1)とカチオン性高分子化合物(2)との重量混合 比を、50/50以上99/1以下とすれば、インク吸 収性と滲み抑制効果とをよりバランスよく発現させるこ とができる(請求項4)。

【0018】これらの発明において、カチオン性または ノニオン性の活性剤(3)を配合すれば、高湿度下で保 存した際の滲みをよりよく抑制することができる(請求 40 項5)。活性剤(3)の配合量は、1重量%以上10重 量%以下が好ましい(請求項6)。

【0019】これらのインクジェット記録シート用樹脂 組成物を用いたインク受理層を基材層と積層してインク ジェット記録シートを構成し(請求項7)、水溶性カラ ーインクの小滴を吐出してインク受理層に付着させてイ ンクジェット記録を行えば(請求項8)、鮮明で、かつ 高湿度下で保存した際の滲みの少ない像を得ることがで きる。

を構成する樹脂組成物をシート状に押し出すとともに、 上記本発明のインクジェット記録シート用樹脂組成物を シート状に押し出して、両者を積層することにより、簡 便に得ることができる(請求項9)。

[0021]

【発明の実施の形態】本発明にかかるインクジェット記 録シートの最大の特徴は、インク受理層が上記化学式 (1)で表される吸水性高分子化合物(1)を主成分と している点にある。ここで「吸水性高分子化合物(1) を主成分とする」とは、吸水性高分子化合物(1)が主 要ポリマーであることを意味する。具体的には、インク 受理層に占める吸水性高分子化合物 (1) の率を50重 量%以上とするのが好ましい。

【0022】上記化学式(I)においてAで表される部 分は、繰り返し数mで表されるエチレンオキシド鎖と、 繰り返し数pで表されるエチレンオキシド鎖とが、繰り 返し数nで表される炭素数4以上のアルキレンオキシド 鎖を挟んで両末端に位置するような形態をとる。上記繰 り返し数nで表される炭素数4以上のアルキレンオキシ ド鎖としては、例えば、ブチレンオキシドに起因するブ チレンオキシド鎖と、炭素数12以上のαーオレフィン オキシドに起因する炭素数12以上のαーオレフィンオ キシド鎖とが挙げられる。すなわち、上記化学式(I) 【0020】このインクジェット記録シートは、基材層 50 において、繰り返し数nがブチレンオキシドに起因する



ブチレンオキシド鎖の場合、Yはエチル基となる。ま た、繰り返し数 n が炭素数 1 2 以上の α ーオレフィンオ キシドに起因する炭素数12以上のαーオレフィンオキ シド鎖の場合、Yは炭素数10以上の炭化水素基とな る。なお、αーオレフィンオキシド鎖の場合、起因とな る炭素数12以上のαーオレフィンオキシドは、炭素数 12以上のアルキレン基を有するエポキシド化合物であ れば特に限定されるものではなく、より好ましくは炭素 数12から炭素数30の範囲のアルキレン基を有するエ シドは、単独でまたは2種以上併せて混合した混合物と して使用される。

【0023】繰り返し数nで表されるアルキレンオキシ ド鎖がブチレンオキシド鎖の場合、繰り返し数mおよび pで表される二つのエチレンオキシド鎖は、上記化学式 (I) においてAで表される部分中80重量%以上90 重量%以下、好ましくは82重量%以上87重量%以下 存在するように設定される。また、繰り返し数nで表さ れるアルキレンオキシド鎖が炭素数12以上のαーオレ フィンオキシド鎖の場合、繰り返し数m及びpで表され 20 る二つのエチレンオキシド鎖は、上記化学式(I)にお いてAで表される部分中90重量%以上94重量%以 下、好ましくは92重量%以上94重量%以下存在する ように設定される。すなわち、上記化学式(I)のAで 表される部分において、下記式(44・(m+p))/((炭 素数4以上のアルキレンオキシドの分子量)・n)にて算 出される値は、80/20以上94/6以下の範囲に設 定される。なお、ここで44はエチレンオキシドの分子 量である。

【0024】繰り返し数m及びpで表される二つのエチ 30 レンオキシド鎖の割合が上記範囲未満であると、インク ジェット記録シートのインク吸収性が低下してしまうこ とがある。逆に、この割合が上記範囲を超えると、高湿 度下での保存時に水分を吸収してインクの滲みが発生し でしまうことがある。

【0025】上記化学式(I)のAで表される部分にお いて、p/(m+p)で算出される値、すなわち二つの エチレンオキシド鎖 (繰り返し数m及びpの部分) の合 計量中繰り返し数 p の部分が占める割合は、50%以上 に設定される必要があり、特に60%以上80%以下に 40 設定されるのが好ましい。これにより、後述するジイソ シアネート系化合物R¹とのウレタン化反応が容易と

【0026】上記化学式(I)においてX'で表され る部分は、活性水素基を2個有する有機化合物の残基で ある。活性水素基を2個有する有機化合物としては、例 えばエチレングリコール、ジエチレングリコール、プロ ピレングリコール、ジプロピレングリコール、1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、ネオペン チルグリコール、ビスフェノールA、ポリテトラメチレ 50 合は、当量比で、1/1から1/0.8の範囲に設定す

ングリコール、シクロヘキサン-1, 4-ジメタノール 等の脂環式ジオール、ブチルアミン、ラウリルアミン、 オクチルアミン、シクロヘキシルアミン、アニリン等の アミン類等が挙げられる。これらは単独で又は2種以上 併せて用いられる。

10

【0027】上記化学式(I)においてR1で表され る部分は、ジイソシアネート系化合物残基である。適用 できるジイソシアネート系化合物としては、例えば、ト リレンジイソシアネート(TDI)、ジフェニルメタン ポキシド化合物である。このような α ーオレフィンオキ 10 ジイソシアネート(MDI)、ナフタリンジイソシアネ ート (NDI)、キシリレンジイソシアネート(XD) I)、ヘキサメチレンジイソシアネート(HDI)、イ **ソホロンジイソシアネート(IPDI)、ジシクロヘキ** シルメタンジイソシアネート (水添MD I) などが挙げ られる。これらは単独でまたは2種以上併せて用いられ

> 【0028】この化学式(I)で表される吸水性高分子 化合物(1)を用いることにより、インク受理層にイン ク吸収性を付与することができる。また、この吸水性高 分子化合物 (1) は熱可塑性を有するためシート状に成 形することができ、押出等によってインクジェット記録 シートを製造することが可能となる。

【0029】ここで、上記化学式(1)で表される吸水 性高分子化合物(1)の製造方法の一例について説明す る。まず、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の苛性 アルカリを触媒として、約90~200℃の温度で、活 性水素基を 2 個有する有機化合物にエチレンオキシドを 付加重合させる。ついで、これに炭素数4以上のアルキ レンオキシドを付加重合させ、さらにエチレンオキシド を付加重合させる。すなわち、活性水素基を2個有する 有機化合物にエチレンオキシド、プチレンオキシド又は 炭素数12以上のα-オレフィンオキシド、エチレンオ キシドの順でブロックで付加重合させる。なお、この段 階で得られるポリアルキレンオキシド化合物は、重量平 均分子量が5000以上30000以下、特に1000 0以上30000以下とされるのが好ましい。重量平均 分子量が上記範囲未満であると、インク受理層の成形性 が低下してしまうことがある。逆に、重量平均分子量が 上記範囲を超えると、アルキレンオキシド付加反応での 反応速度が著しく低下してしまうことがある。次に、こ のポリアルキレンオキシド化合物に、ジイソシアネート 系化合物を添加する。そして、昇温して80~150℃ の加熱下において、ウレタン化反応を行う。この間の反 応時間は、通常30分~3時間である。こうして、吸水 性髙分子化合物(1)を得る。このウレタン化反応に際 しては、ジプチルチンジラウレートなどの触媒を使用し てもよい。

【0030】なお、ポリアルキレンオキシド化合物にジ イソシアネート系化合物を添加する場合の両者の配合割



ることが好ましい。より好ましくは、1/1から1/0.9である。

【0031】このようにして得られる吸水性高分子化合物(1)は、重量平均分子量を15000以上3000 00以下の範囲に設定することが好ましく、50000 以上20000以下の範囲に設定するのが特に好ましい。なお、得られる吸水性高分子化合物(1)の重量平均分子量をその製造時に使用されるポリアルキレンオキシド化合物の重量平均分子量で除算した値は、3以上が好ましく、3以上21以下がより好ましく、5以上21 10以下がさらにより好ましい。

【0032】本発明にかかるインクジェット記録シート の他の特徴は、インク受理層がカチオン性高分子化合物

- (2) を含有する点にある。カチオン性高分子化合物
- (2) は水性インクに一般的に用いられているアニオン 系の染料と反応するので、これによりインクの滲みが防止される。また、カチオン性高分子化合物(2)は高分子であるが故に、インク受理層の表面にブリードアウトすることがない。なお、ここでカチオン性高分子化合物(2)とは、重量平均分子量が1000以上、好ましく 20は5000以上のカチオン性物質を意味する。

【0033】カチオン性高分子化合物(2)の配合量は、吸水性高分子化合物(1)とカチオン性高分子化合物(2)との重量混合比において50/50以上99/1以下とするのが好ましく、65/35以上90/10以下とするのがより好ましい。カチオン性高分子化合物(2)の配合量が上記範囲未満であると、インクジェット記録シートが高湿度下で保存された場合に水分を吸収し、インクの滲みが発生してしまうことがある。逆に、配合量が上記範囲を超えると、インク受理層のインク吸30収性が低下してしまうことがある。

【0034】好適に用いられるカチオン性高分子化合物 (2) としては、(a) 上記化学式(II) で表されるエ チレン構造単位65モル%以上99モル%以下、上記化 学式 (III)で表されるアクリレート構造単位15モル% 以下及び上記化学式(IV)で表されるアクリルアミド構 造単位1モル%以上35モル%以下からなる、線状に不 規則に配列した重量平均分子量が1000以上5000 0以下のカチオン性高分子化合物及び(b) 上記化学式 (II) で表されるエチレン構造単位65モル%以上99 モル%以下、上記化学式 (III)で表されるアクリレート 構造単位15モル%以下及び上記化学式(V)で表され るアクリルアミド構造単位1モル%以上35モル%以下 からなる、線状に不規則に配列した重量平均分子量が1 000以上50000以下のカチオン性高分子化合物が 挙げられる。これらのカチオン性高分子化合物(2) は、単独で又は混合して用いられる。これら(a)及び (b) のカチオン性高分子化合物(2) を用いれば、イ ンクの滲みがより防止され、アニオン系染料との反応に よる色調の変化が抑えられる。

【0035】上記(a)のカチオン性高分子化合物(2)は、上記化学式(II)で表されるエチレン構造単位を65モル%以上99モル%以下含有する必要があり、特に65モル%以上80モル%以下含有するのが好ましい。エチレン構造単位の含有量が上記範囲未満であると、吸水性高分子化合物(1)との相溶性が低下してしまうことがある。逆に、含有量が上記範囲を超えると、染料との反応に預かるアクリルアミド構造単位が不足し、染料との反応が得られずに滲み現象を引き起こしてしまうことがある。

【0036】上記(a)のカチオン性高分子化合物

(2)は、上記化学式(III)で表されるアクリレート構造単位を15モル%以下含有する必要があり、特に5モル%以上10モル%以下含有するのが好ましい。含有量が上記範囲未満であると、吸水性高分子化合物(1)との相溶性が得られなくなってしまうことがある。逆に、含有量が上記範囲を超えると、カチオン性高分子化合物(2)の製造が困難となってしまうことがある。

【0037】上記(a)のカチオン性高分子化合物

(2) は、上記化学式(IV)で表されるアクリルアミド 構造単位を1モル%以上35モル%以下含有する必要があり、特に10モル%以上30モル%以下含有するのが好ましい。含有量が上記範囲未満であると、染料との反応当量が不足し、未反応の染料が存在して滲みが発生してしまうしまうことがある。逆に、含有量が上記範囲を超えると、吸水性高分子化合物(1)との相容性が極端に低下してしまうことがある。

【0038】上記(b)のカチオン性高分子化合物

(2)は、上記化学式(II)で表されるエチレン構造単位を65モル%以上99モル%以下含有する必要があり、特に65モル%以上80モル%以下含有するのが好ましい。含有量が上記範囲未満であると、吸水性高分子化合物との相溶性が低下してしまうことがある。逆に、含有量が上記範囲を超えると、染料との反応に預かるアクリルアミド構造単位が不足し、染料との反応が得られずに滲み現象を引き起こしてしまうことがある。

【0039】上記(b)のカチオン性高分子化合物

(2)は、上記化学式(III)で表されるアクリレート構造単位を15モル%以下含有する必要があり、特に5モル%以上10モル%以下含有するのが好ましい。含有量が上記範囲未満であると、吸水性高分子化合物(1)との相溶性が得られなくなってしまうことがある。逆に、含有量が上記範囲を超えると、カチオン性高分子化合物(2)の製造が困難となってしまうことがある。

【0040】上記(b)のカチオン性髙分子化合物

(2) は、上記化学式(V)で表されるアクリルアミド 構造単位を1モル%以上35モル%以下含有する必要が あり、特に10モル%以上30モル%以下含有するのが 好ましい。含有量が上記範囲未満であると、染料との反 50 応当量が不足し、未反応の染料が存在して滲みが発生し

てしまうことがある。逆に、含有量が上記範囲を超える と、吸水性髙分子化合物(1)との相溶性が極端に低下 してしまうことがある。

【0041】上記(a)及び(b)のカチオン性高分子 化合物 (2) は、各構造単位が線状に不規則に配列して いる。これにより熱可塑性が得られ、吸水性高分子化合 物(1)の熱可塑性と相まってインク受理層の熱成形が 可能となる。また、これらのカチオン性高分子化合物

(2) の重量平均分子量は、1000以上5000以 が好ましい。重量平均分子量が上記範囲未満であると、 カチオン性高分子化合物(2)がインク受理層の表面に ブリードアウトしてしまうことがある。逆に、重量平均 分子量が上記範囲を超えると、溶融粘度が上昇して吸水 性高分子化合物(1)との混合がしにくくなってしまう ことがある。

【0042】本発明のインクジェット記録シートのイン ク受理層には、カチオン性又はノニオン性の活性剤

(3) が配合されるのが好ましい。これにより、インク 受理層の親水性をより増加させるという理由で、インク 20 吸収速度を高めることができ、かつインクの滲みを防止 することができる。

【0043】好適に用いられるカチオン性の活性剤

(3) としては、例えば第二級アンモニウム塩型カチオ ン活性剤、第三級アンモニウム塩型カチオン活性剤、第 四級アンモニウム塩型カチオン活性剤等が挙げられる。 また、好適に用いられるノニオン性の活性剤(3)とし ては、アルキルフェノール型ノニオン活性剤、高級アル コール型ノニオン活性剤、高級脂肪酸系ノニオン活性 剤、プロロニック型ノニオン活性剤、プロピレングリコ ール脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル等が挙

【0044】カチオン性又はノニオン性の活性剤(3) のインク受理層における配合量は、1重量%以上10重 量%以下が好ましく、2重量%以上5重量%以下が特に 好ましい。配合量が上記範囲未満であると、インク吸収 速度が低下したり、インクの滲みが発生しやすくなった りしてしまうことがある。逆に、配合量が上記範囲を超 えると、インク受理層の表面にブリードアウトを起こし て表面のベタツキが発生してしまうことがある。

【0045】インク受理層の厚みは、インクを吸収でき るものであれば特には限定されないが、一般的には10 μm以上50μm以下、特には20μm以上30μm以 下とされる。

【0046】本発明のインクジェット記録シートは、基 材層にインク受理層が積層されて構成されている。基材 層の材質は特には限定されないが、例えばポリエステル 系樹脂、ポリアミド、ポリオレフィンなどの水不溶性の プラスチックからなるフィルムが好適に用いられる。特 に、透明性、フィルム硬度及び受理層の密着性に優れる 50 を溶解する溶液としてアセトニトリルと水との1:1混

ポリエステル系樹脂が好ましい。基材層の厚みは特には 限定されないが、一般的には50μm以上100μm以 下、特には 70μ m以上 100μ m以下とされる。

【0047】ここで、本発明のインクジェット記録シー トの製造方法について説明する。まず吸水性高分子化合 物 (1) とカチオン性高分子化合物 (2) とを既知の方 法で溶融・混合し、必要に応じてカチオン性又はノニオ ン性の活性剤(3)を混合して樹脂組成物を得る。次に これをペレット化し、さらに溶融してフィルム状に押し 下であり、特に5000以上30000以下とされるの 10 出しつつ基材層に積層して、インクジェット記録シート を得る。なお、基材層がプラスチック製である場合は、 インク受理層と基材層との両方を押し出しつつ積層する いわゆる共押出により、インクジェット記録シートを製 造することもできる。この共押出により、インクジェッ ト記録シートの製造工程を簡略化することができる。

> 【0048】また、インク受理層に用いられる前述の樹 脂組成物を溶解できる溶剤(例えばトルエンとメタノー ルとの混合溶剤等) にこの樹脂組成物を溶解し、これを 基材層に塗工、乾燥することによってもインクジェット 記録シートを製造することができる。塗工には、例えば バーコーター、ロールコーター、プレードコーター、キ スコーター等の既知の各種方法を採用することができ る。

> 【0049】前述の押出又は塗工により基材層にインク 受理層を積層するに際し、必要に応じ、両層の接着強度 を髙める等の目的で、基材層表面にプライマー処理を施 しても良い。

【0050】このインクジェット記録シートを用いてイ ンクジェット記録を行うと、水性インクがインク受理層 に速やかに吸収され、鮮明な像を得ることができる。ま た、印刷後のインクジェット記録シートが長時間高湿度 下で保存された場合でも、インクの滲みが発生しにく W

(0051)

【実施例】以下、実施例に基づき本発明の効果を明らか にするが、この実施例の記載に基づいて本発明が限定的 に解釈されるものではないことはもちろんである。

【0052】 [実施例1] 上記式 (I) におけるmが5 2であり、nが14であり、pが160であり、Yがエ 40 チル基であり、X¹ がエチレングリコール残基であ り、R¹ がヘキサメチレンジイソシアネート残基であ る吸水性高分子化合物(1)を用意した。この吸水性高 分子化合物 (1) では、ポリアルキレンオキシド化合物 中の炭素数4以上のアルキレンオキシドが占める率は1 1重量%であった。また、AX¹ Aで表されるポリア ルキレングリコール残基の重量平均分子量は20734 であった。また、この吸水性高分子化合物(1)の重量 平均分子量は156765であった。なお、分子量の測 定は、水系GPCを使用し、吸水性高分子化合物(1)



【0053】一方、上述の化学式 (III)におけるR² がC₂H₆であり、上記化学式 (IV) におけるR³ がエチレン基であり、R⁴、R⁵ およびR⁶ がメチル基であり、X⁻ がC₂H₆OSO₅である、上記(a)のカチオン性高分子化合物(2)を用意した。このカチオン性高分子化合物(2)におけるモル分率(NMRによる測定)は、上記化学式(II)で表されるエチレン構造単位が65モル%、上記化学式(III)で表されるアクリレート構造単位が5モル%、そして上記化学式(IV)で 10表されるアクリルアミド構造単位が30モル%であった。また、このカチオン性高分子化合物(2)の重量平均分子量(GPCによる測定)は、23000であった。

【0054】そして、80重量部の吸水性高分子化合物(1)と、20重量部のカチオン性高分子化合物(2)とを、二軸の押出機を用いて150℃の押出条件で混合し、ペレット化した。次にこれを一軸の押出機を用いて150℃の条件で押し出し、厚みが40μmのフィルムを作成した。そして、このフィルムとポリエチレンテレ20フタレートフィルム(厚み100μm)とを重ね合わせ、160℃の条件でラミネート加工を施して、実施例1のインクジェット記録シートを得た。

【0055】 [実施例2] 上記式(I) におけるmが6 0であり、nが3であり、pが150であり、Yが炭素 数12から14の炭化水素基であり、X¹がエチレン グリコール残基であり、R¹がジフェニルメタンジイ ソシアネート残基である吸水性高分子化合物(1)を用 意した。この吸水性高分子化合物(1)では、ポリアル キレンオキシド化合物中の炭素数4以上のアルキレンオ 30 キシドが占める率は6重量%であった。また、AX¹ Aで表されるポリアルキレングリコール残基の重量平均 分子量は19968であった。また、この吸水性高分子 化合物(1)の実施例1と同様の測定方法における重量 平均分子量は、139776であった。

【0056】一方、上記化学式 (III)における R^2 が C_2H_8 であり、上記化学式 (IV) における R^3 がエチレン基であり、 R^4 及び R^6 がメチル基であり、 R^6 がラウリル基であり、 X^- が塩素イオンである、上記 (a) のカチオン性高分子化合物 (2) を用意した。このカチオン性高分子化合物 (2) におけるモル分率 (NMRによる測定) は、上記化学式 (II) で表されるエチレン構造単位が 70モル%、上記化学式 (III)で表されるアクリレート構造単位が 10モル%、そして上記化学式 (IV) で表されるアクリルアミド構造単位が 20モル%であった。また、このカチオン性高分子化合物 (2) の重量平均分子量 (GPCによる測定) は、23000であった。

【0057】そして、75重量部の吸水性高分子化合物 室温で放置した。そして、温度35℃、湿度90%の恒(1)と、25重量部のカチオン性高分子化合物(2) 50 温恒湿器内に投入し、投入から24時間後及び120時

とを用い、実施例1と同様にして、実施例2のインクジェット記録シートを得た。

【0058】 [実施例3] 上記式(I) におけるmが42であり、nが20であり、pが168であり、Yがエチル基であり、X¹ がエチレングリコール残基であり、R¹ がヘキサメチレンジイソシアネート残基である吸水性高分子化合物(1)を用意した。この吸水性高分子化合物(1)では、ポリアルキレンオキシド化合物中の炭素数4以上のアルキレンオキシドが占める率は16重量%であった。また、AX¹ Aで表されるポリアルキレングリコール残基の重量平均分子量は21422であった。また、この吸水性高分子化合物(1)の実施例1と同様の測定方法における重量平均分子量は、136017であった。

【0059】そして、85重量部の吸水性高分子化合物 (1)と、15重量部の実施例1と同様のカチオン性高 分子化合物(2)とを用い、実施例1と同様にして、実 施例3のインクジェット記録シートを得た。

【0060】 [実施例4] 実施例1で用いた20重量部のカチオン性高分子化合物(2)に代えて、このカチオン性高分子化合物(2)10重量部とカチオン性の活性剤(3)としてのラウリルトリメチルアンモニウムクロライド10重量部とをあらかじめ150℃の熱ロールで混合してペレット化したものを用いた他は実施例1と同様にして、実施例4のインクジェット記録シートを得た。

【0061】 [比較例1] 実施例1で用いた吸水性高分子化合物(1)を100重量部用い、カチオン性高分子化合物(2)を全く用いなかった他は実施例1と同様にして、比較例1のインクジェット記録シートを得た。

【0062】 [比較例2] 実施例1で用いた20重量部のカチオン性高分子化合物(2)に代えて、カチオン性の活性剤(3)としてのラウリルトリメチルアンモニウムクロライド20重量部を用いた他は実施例1と同様にして、比較例2のインクジェット記録シートを得た。

【0063】 [インク吸収性テスト] インクジェットプリンタ(商品名「エプソンPM750C」及び商品名「キャノンBJC-455J」)を使用して、各実施例及び各比較例のインクジェット記録シートに印刷を施した。印刷終了の1分後に、インク受理層の印字部分を指で3回軽くこすり、インク吸収性を目視で評価した。インク吸収性が非常に良好で印字部分に変化が見られないものを「◎」、良好なものを「○」、やや劣るものを「△」、インクが取れて印字部分が汚れてしまうのもを「×」と判定した。この結果が、下記の表1に示されている。

【0064】 [インク滲み性テスト] 前述と同様に印刷を施したインクジェット記録シートを印刷終了後3時間室温で放置した。そして、温度35℃、温度90%の恒温恒温器内に投入1、投入から24時間後及び120時

間後のインクの滲みを目視観察した。滲みが全く見られ ないものを「1」、極少量の滲みが見られるものを 「2」、滲みがはっきりと見られるものを「3」、印字 が判別できないほど滲んでいるものを「4」と判定し * *た。この結果が、下記の表1に示されている。 [0065]

【表1】

表 1 各インクジェット記録シートの評価結果

		実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	比較例 1	比 較例 2
インク吸収性	PM750C	0	0	0	0	Δ	0
	В J C - 4 5 5 J	0	©	0	0	0	0
インク滲み性 (24時間後)	PM750C	1	1	1	1	4	2
	BJC-455J	1	1	1	1	3	2
インク滲み性 (120時間後)	PM750C	2	2	2	2	4	4
	BJC-455J	1	1	1	1	4	3

【0066】表1において、各実施例のインクジェット 記録シートは、各比較例のインクジェット記録シートに 比べ、インキ吸収性とインク滲み性との両方に優れてい ることが解る。このことより、本発明の優位性が証明さ れた。

※【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 インクジェット記録時のインク吸収性を良好とすること ができ、また、従来インク受理層に親水性ポリマーを用 いた場合に問題とされていたインク滲みを解消すること ができる。

[0067]

Ж

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FI

テーマコート'(参考)

C 0 8 L 75/08

B 4 1 J 3/04 101Y

Fターム(参考) 2C056 FC06

2H086 BA02 BA15 BA17 BA35 BA37

4F100 AK01A AK25A AK25J AK26A AK26J AK42B AL05A AT00B BA02 BA10A BA10B CA18A EC032 EC052 EH171 EJ192

EJ422 GB90 JA07A JD15A

YY00A

4J002 BB102 CK041 EC066 EF056 EH046 EN136 FD316 GF00

GH02

40